PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-082290

(43) Date of publication of application: 28.03.1995

(51)Int.CI.

CO7H 15/226 A61K 31/71

(21)Application number: 05-247327

(71)Applicant: MICROBIAL CHEM RES FOUND

(22)Date of filing:

09.09.1993 (72)Inventor

(72)Inventor: KONDO SHINICHI

SHIBAHARA MASAYUKI

USUI TAKAYUKI KUDO TOSHIAKI

GOMI SHUICHI TAMURA ATSUSHI IKEDA YOKO

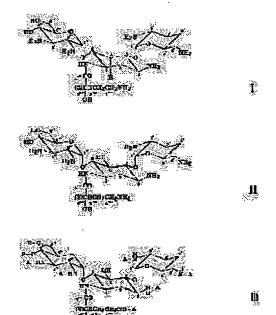
IKEDA TOKO
IKEDA DAISHIRO
TAKEUCHI TOMIO

(54) 5-SUBSTITUTED-2"-AMINO-2"-DEOXYARBEKACIN EFFECTIVE AGAINST RESISTANT BACTERIA AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the subject novel compound having an antibacterial activity against a wide range of bacteria including not only methicillin-resistant Staphylococcus aureus(MRSA) but also gram-positive bacteria and gram-negative bacteria, and useful for the therapy of bacterial infectious diseases as a chemical therapeutic agent.

CONSTITUTION: A 5-substituted-2"-amino-2"-deoxyarbekacin and its acid adduct salt. For example, 2"-amino-5,2"-dideoxy-5-epifluoroarbekacin and 2"-amino-5,2"-dideoxy-5-epiaminoarbekacin. The compound of formula I wherein R is fluorine atom is obtained by protecting all of six amino groups of a compound of formula II with alkoxycarbonyl groups, protecting the 4", 6" and 2"'-hydroxy groups with alkanoyl groups, reacting the obtained compound of formula III (A is alkoxy-protecting group; B is lower alkanoyl group) with a fluorinating agent to introduce an axial fluorine atom to the 5 position, and subsequently



hydrolyzing the above protecting groups with an acid and a base for releasing the groups.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or (19)日本国特許庁(JP)

(12) 特許 報(B2)

(11)特許番号

特許第3215759号

(P3215759)

(45)発行日 平成13年10月9日(2001.10.9)

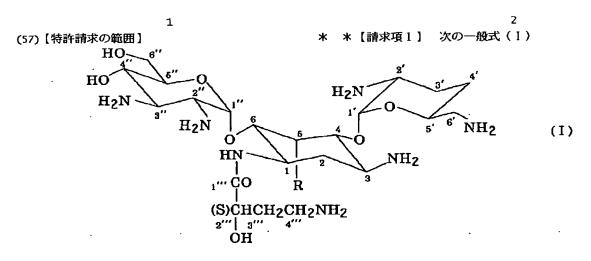
(24)登録日 平成13年7月27日(2001.7.27)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	
C07H	15/234	C 0 7 H	15/234
A 6 1 K	31/7036	A 6 1 K	31/7036
A 6 1 P	31/04	A 6 1 P	31/04

請求項の数5(全 17 頁)

(21)出願番号	特顧平5-247327	(73)特許権者	000173913 財団法人微生物化学研究会
(22)出願日	平成5年9月9日(1993.9.9)	(72)発明者	東京都品川区上大崎 3 丁目14番23号 近藤 信一
(65)公開番号	特開平7-82290		神奈川県横浜市緑区市ケ尾町1157番地の
(43)公開日	平成7年3月28日(1995.3.28)		1 市が尾アネックス801
審査請求日	平成12年7月17日(2000.7.17)	(72)発明者	柴原 聖至
			東京都町田市つくし野3丁目18番30号
		(72)発明者	臼井 孝之
			神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目17番3 号
		(72)発明者	工藤 利秋 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1873番地21
		(74)代理人	100066452
			弁理士 八木田 茂 (外2名)
-		審査官	中木 亜希
			最終質に続く

耐性菌に有効な5-置換-2″ーアミノ-2″ーデオキシアルペカシンとその製造法 (54) 【発明の名称】



〔式中、Rはフッ素原子またはアミノ基を示す〕で表わ

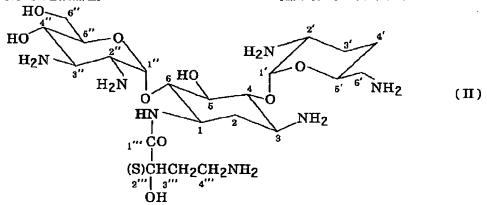
される5-置換-2"-アミノ-2"-デオキシアルベ

カシン、およびその酸付加塩。

【請求項2】 2″-アミノ-5,2″-ジデオキシー 5-エピフルオロアルベカシン、すなわち一般式(1) のRがフッ素原子の場合の化合物である請求項1記載の 化合物、およびその酸付加塩。

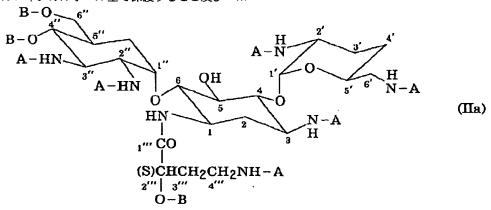
*【請求項3】 2"-アミノ-5,2"-ジデオキシー 5-エピアミノアルベカシン、すなわち一般式(1)の Rがアミノ基の場合の化合物である請求項1記載の化合 物、およびその酸付加塩。

【請求項4】 次式(11)



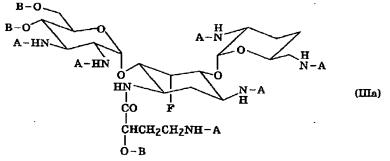
の2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンから、 てのアミノ基を加水分解で容易に脱離できるアミノ保護 基であるアルコキシカルボニル基で保護すること及び ※

※ 4", 6" および2''' 位のヒドロキシル基を選択 2 ~ - アミノ- 2 ~ - デオキシアルベカシンの6個の全 20 的にアルカノイル基でアシル化して保護することによ り、一般式(IIa)

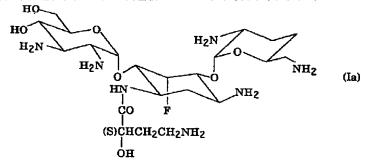


〔式中、Aが加水分解により脱離できるアミノ保護基と してアルコキシカルボニル基であり、Bが加水分解によ り脱離できるヒドロキシル保護基として低級アルカノイ ル基である〕で表わされる4″, 6″, 2′′′ -ト リーローアシルー3, 2′, 6′, 2″, 3″,

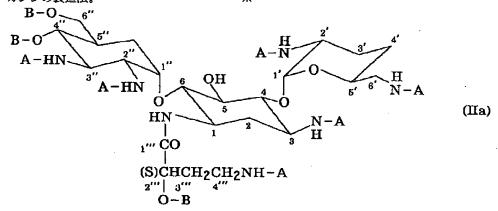
★4′′′ -ヘキサキス(N-アルコキシカルボニル) -2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンを生成 し、次に一般式(IIa)の化合物にフッ素化剤を反応さ せることにより5位にアキシアルのフッ素原子を導入し ★40 て次の一般式 (IIIa)



〔式中、Aは前記に同じアミノ保護基であり、Bは前記 に同じヒドロキシル保護基である〕で表わされる5-エ ピフルオロ誘導体を生成し、一般式 (IIIa) の化合物か米 * ら酸加水分解によりアミノ保護基の脱離およびアルカリ 加水分解によりヒドロキシル保護基の脱離を行う各工程 より成る、次式(Ia)

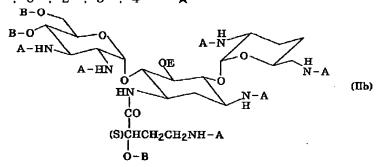


の2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピフル ※【請求項5】 一般式(IIa) オロアルベカシンの製造法。 Ж



〔式中、Aがアミノ保護基であるアルコキシカルボニル イル基である〕で表わされる4″, 6″2′′′ートリ -O-アシル-3, 2′, 6′, 2″, 3″, 4′′′★

★ -ヘキサキス (N-アルコキシカルボニル) -2"-基であり、Bがヒドロキシル保護基である低級アルカノ 30 アミノー2″ーデオキシアルベカシンの5位のヒドロキ シル基をアルキルスルホニル化して次の一般式 (IIb)

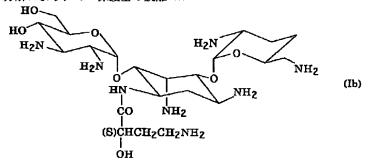


〔式中、AおよびBは前記の意味をもち、Eはアルキル スルホニル基である〕で表わされる5-0-アルキルス ルホニル誘導体を生成し、次に一般式(IIb)の化合物

の5位のアルキルスルホニルオキシ基にアジド化剤を反 応させることにより、5位にアキシアルのアジド基を導 入して、一般式(IIIb)

〔式中、AおよびBは前記と同じ意味をもつ〕で表わさ * Ib) の化合物を水素添加して次の一般式 (IIIc) れる5-エピアジド誘導体を生成し、続いて一般式(II*

〔式中、AおよびBは前記と同じ意味をもつ〕で表わさ れる5-エピアミノ誘導体を生成し、次に一般式(III c) の化合物から酸加水分解によりアミノ保護基の脱離 ※ ※およびアルカリ加水分解によりヒドロキシル保護基の脱 離を行う各工程より成る、次の一般式(Ib)



の2"-アミノ-5、2"-ジデオキシ-5-エピアミ ノアルベカシンの製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、グラム陽・陰性菌なら びに耐性ぶどう球菌を含む耐性菌に広く有効な新規化合 物である2"-アミノ-5、2"-ジデオキシ-5-エ ピフルオロアルベカシンおよび2"-アミノ-5,2" -ジデオキシ-5-エピアミノアルベカシンに関する。 これらの新規化合物は化学療法剤として細菌感染症の治 療に有用である。更に、本発明は前記の新規化合物の製 造法にも関する。

[0002]

【従来の技術】本発明者らは、1967年に当時、化学療法 剤として広く用いられていたストレプトマイシンやカナ 50 4′-ジデオキシカナマインB(すなわちジベカシン)

マイシンなどのアミノグリコシド抗生物質の耐性機構を 詳しく調べ、それらの抗生物質が耐性菌のつくる種々の 修飾酵素によって不活性化されて菌が耐性となる機構を 初めて明らかにした。そして、これらの修飾酵素で不活 性化されないカナマイシン誘導体を種々合成して、この 耐性機構を証明するのみならず、感染症の治療に有用な 化学療法剤として種々のカナマイシン誘導体を提供する ことに成功した(H.Umezawa and S. Kondo: "Aminogly coside Antibiotics" ed. by H.Umezawa and I. R. Ho oper, Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg, New Yor k, 267 頁(1982); および近藤信一「薬剤耐性機構の 生化学」、三橋進編、27頁、学会出版センター(198

【0003】それらのカナマイシン誘導体の中、3′、

(H. Umezawa et al.,「J. Antibiotics」24, 485 頁(1 971)) は、1975年以来、耐性菌に有効な化学療法剤として広く使用されている。また、(S)-1-N-(4-アミノ-2-ヒドロキシブチリル) ジベカシン(すなわちアルベカシン) [S. Kondo et al.,「J. Antibiotics」26, 412 頁 (1973)] は1990年末よりメチシリン耐性ぶどう球菌 (MR SA) 感染症の特効薬として使用されている。

【0004】メチシリン耐性ぶどう球菌(MRSA)は近年院内感染によって急速に伝播し、重症な感染症を引き起こすことで問題になっており、その治療薬の開発が注目されている。アルベカシンの使用が2年以上経過したけれども、未だMRSAのアルベカシン高度耐性菌(最低発育阻止濃度が25μg/ml以上)は臨床的に出現していない。しかしながら、アルベカシンに軽度の耐性を示すMRSA(最低発育阻止濃度が6.25-12.5μg/mlの範囲)が認め*

* られたので、本発明者らはそのアルベカシン軽度耐性MR SAの耐性機構を詳しく調べた。その結果、アルベカシンのMRSAによる耐性機構の主体は2″-OH基の燐酸化による酵素的不活性化であることを証明した〔S.Kondo et a 1 「 1, Antibiotics 」46, 310(1993) 〕。

 $[0\ 0\ 0\ 5]$ そとで、本発明者らはこの酵素的燐酸化をうけにくい2" -アミノ-2" -デオキシジベカシンまたは2" -アミノ-2" -デオキシアルベカシンおよびそれらの5-デオキシ誘導体を合成して、MRSAに有効な新規化合物を提供した $[S.Kondo\ et\ a]$ $[J.Antibioti\ cs]$ 46, 531(1993); 特願平4-341314、平成4年11月27日出願]。

【0006】一方、デオキシストレプタミンを含むアミノグリコシド抗生物質であって5位のヒドロキシル基を修飾したシソマイシン誘導体として次式(A)

【式中、Rがアミノ基またはフッ素原子である】で表わされる5-エピアミノー5-デオキシシソマイシン(Rがアミノ基の場合)および5-エピフルオロー5-デオキシシソマイシン(Rがフッ素原子の場合)が良い抗菌活性を示す記載(P.J.L. Daniels ら:「Aminoglycoside Antibiotics」, ed. K.L. Reinhart, Jr. and T. Suami, 371-392頁(1980)、米国化学会、ワシントン)があるが、これらの化合物の詳しい記述はない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、特願平 4-341314号明細書記載の2"-アミノ-5,2"-ジデ オキシアルベカシンがMRSAを含むグラム陽・陰性菌に広 く優れた抗菌活性を有するがマウスの急性毒性が多少と も強いことから、より低毒性で抗菌力の優れた新規なア※ ※ルベカシン誘導体を提供する目的で研究を行なった。 【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者らは5-置換ー2″ーアミノー2″ーデオキシアルベカシン類の合成の研究を行なって、後記の一般式(I)で表わされる2″ーアミノー5、2″ージデオキシー5-エピフルオロア ルベカシンおよび2″ーアミノー5、2″ージデオキシー5-エピアミノアルベカシンを合成することに成功した。更に、これらの合成された2種の新規な誘導体はMR SAの発育を強く阻止するばかりでなく、グラム陽・陰性菌に広く有効な抗菌活性を示し、しかも哺乳類に低毒性であることが知見された。

【0009】従って、第1の本発明によると、次の一般式(I)

(式中、Rはフッ素原子またはアミノ基を示す)で表わされる5-置換-2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンおよびのそれらの酸付加塩が提供される。

*【0010】一般式(I)の化合物でRがフッ素原子である場合は次式(Ia)

で示される2"-アミノ-5, 2"-ジデオキシ-5- ※【0011】一般式(I)の化合物でRがアミノ基であ エピフルオロアルベカシンである。 ※ る場合は次式(Ib)

で示される2″ーアミノー5, 2″ージデオキシー5 - エピアミノアルベカシンである。

【0012】本発明によって得られる式(Ia) および(Ib) で表わされる新規化合物である2″ーアミノー5,2″ージデオキシー5ーエピフルオロアルベカシン 30 および2″ーアミノー5,2″ージデオキシー5ーエピアミノアルベカシンの理化学的性状を次に示す。

【0013】(1)2″-アミノ-5,2″-ジデオキシ-5-エピフルオロアルベカシン(化合物Ia)

- (1)色および形状:無色粉末
- (2) 分子式: Czz H44 FN, O.
- (3) マススペクトル (SI-MS): m/z 554(M+H)⁺
- (4) 融点: 164-171 ℃(分解)
- (5) 旋光度: [α]。'°+108' (c 1.0, H, 0)
- (6)紫外部および可視部吸収スペクトル:特異吸収な 40 し。

【0014】(7) 赤外部吸収スペクトル(KBr): 3400, 1660, 1600, 1490, 1400, 1350,1130, 1060, 860 cm⁻¹ (8) ¹H-NMR スペクトル(D, O, pD2): δ1.66(1H,m, 4' ax-H),1.85-1.99(3H,m,2ax-H,4' eq-H,3"-H), 2.0 0-2.11(2H,m, 3' -H,),2.22(1H,m, 3' ' -H), 2.41 (1H,m,2eq-H),3.11(1H,dd,J=7.7,11.3Hz,6'-H), 3.19 (1H,t,4' ' -H),3.28(1H,dd,6'-H), 3.61(1H,m,2'-H),3.70(1H,dd,J=9.7,10.0Hz,4"-H), 3.77(1H,dd,J=12.3Hz,6"-H),3.79(1H,t,J=11.3Hz,3"-H),3.85(1H,

【0015】(9)溶解性:水によく溶ける。

(10) 塩基性、酸性、中性の区別:塩基性物質。

【0016】 (2) 2" -アミノ-5, 2" -ジデオキ シ-5-エピアミノアルベカシン (化合物Ib)

- (1)色および形状:無色粉末
- (2) 分子式: C,, H,, N, O,
- (3) マススペクトル (FD-MS): m/z 551(M+H)⁺
- (4) 融点: 192-199 ℃(分解)
- (5)旋光度: [α]。'°+102°(c1.0, H₂0)
- (6) 紫外部および可視部吸収スペクトル: 特異吸収なし。

【0017】(7) 赤外部吸収スペクトル(KBr): 3420, 1650, 1590, 1480, 1400, 1350,1120, 1040, 830 cm⁻¹ (8) ¹H-NMR スペクトル(D₂O, pD2): δ1.71(1H,m, 4'ax-H),1.92-2.07(3H,m,2ax-H,4'eq-H,3''-H),2.10-2.15(2H,m,3'-H₂), 2.21(1H,m,3''-H), 2.45(1H,dt,J=4.7,13.3Hz,2eq-H),3.19(1H,t,J=6.9Hz,4''-H),3.22(1H,dd,J=6.4Hz,6'-H),3.34(1H,dd,50 J=3.6Hz,6'-H),3.74(1H,m,2'-H),3.78-3.88(4H,m,

12

3-H, 3" -H,4" -H,6" -H),3.93-3.95(2H,m,4-H,2" -H),4.03(1H,d,J=11.1Hz,6" -H),4.17(1H,ddd,5' -H),4.37(1H,dd,J=3.6,9.4Hz,2' ' -H),4.46(1H,td,1-H),4.57(1H,br,5-H),4.59(1H,m,5" -H),4.68(1H,dd,J=3.3,11.1Hz,6-H),5.54(1H,d,J=3.3Hz,1' -H),5.58(1H,d,J=2.2Hz,1" -H)

【0018】(9)溶解性:水によく溶ける。

(10) 塩基性、酸性、中性の区別: 塩基性物質。

【0019】本発明による式(Ia)で表わされる2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピフルオロアル 10ベカシンおよび式(Ib)で表わされる2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピアミノアルベカシンの酸付加塩としては塩酸、硫酸、燐酸、硝酸などの薬学的に許容できる無機酸、リンゴ酸、クエン酸、アスコルビ*

*ン酸、メタンスルホン酸などの薬学的に許容できる有機 酸との塩がある。

14

【0020】本発明によって得られる新規な5-置換-2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンの生物学的 性状を次に示す。

【0021】(1)抗菌活性

2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピフルオロアルベカシン(化合物Ia)および2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピアミノアルベカシン(化合物Ib)のミュラー・ヒントン寒天培地で倍数希釈法によって測定した(2プC、18時間培養後)各種細菌(18株)および臨床分離のMRSA(50株)に対する最低発育阻止濃度(MIC)をそれぞれ表1および表2に示した。

[0022]

表 1

& 1				
	最低発育阻止濃度(μg/m1)			
就 験 菌	化合物 Ia	化合物 Ib		
Staphylococcus aureus FDA209P	0.78	≦0.20		
S. aureus Smith	≦0.20	≦ 0.20		
S. epidermidis 109	0.78	0.39		
Bacillus subtilis PCI219	0.39	≦0.20		
Escherichia coli NIHJ	0.78	0.78		
E. coli K-12 ML1629	3.13	1.56		
E. ∞li K-12 LA290 R55	1.56	1.56		
E. ∞li JR66/W677	3.13	3.13		
Klebsiella pneumoniae PCI602	1.56	1.56		
Shigella dysenterize JSI1910	3.13	3.13		
Salmonella typhi T-63	0.78	0.78		
Proteus vulgaris OX19	1.56	1.56		
Providencia rettgeri GN311	1.56	1.56		
Serratia marcescens	1.56	3.13		
Pseudomonas aeruginosa A3	0.78	0.39		
P. aeruginosa H9	3.13	3.13		
P. aeruginosa TI-13	1.56	1.56		
P. aeruginosa PST1	12.5	6.25		

[0023]

表 2

供試化合物	臨床分離のMRSAの50株に 対する抗菌MIC範囲(μg/ml)	MIC ₅₀	MIC ₉₀
Ia	0.39-3,13	0.78	1.56
Ib	0.39-1.56	0.78	1.56
DKB(比較)	≤0.20->100	50	>100
ABK(比較)	≤0.20-6.25	0.39	6.25

MIC₅₀, MIC₉₀: 全関株の50%または90%の菌の発育を阻止する薬 剤の過度。DKB: ジベカシン。ABK: アルベカシン。

* [0025]

(I)の本発明化合物の50%致死量(LD。, 2週間観

察) は次のとおりである。 *

> LDso 2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5->100 mg/kg エピフルオロアルベカシン (化合物Ia) 2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5->100 mg/kg エピアミノアルベカシン (化合物Ib)

【0026】本発明による式(Ia) または(Ib) の化合 物の生物学的性状の解明によって、本発明の化合物がメ チシリン耐性黄色ぶどう球菌を強く阻止するだけでな く、緑膿菌を含むグラム陽・陰性菌に広く有効である抗 菌活性をもち且つ毒性の低い化合物であることが証明さ ntc.

【0027】本発明による式(Ia)の化合物および式 (Ib) の化合物またはその酸付加塩は、薬学的に許容で きる慣用の液体又は固体状の担体と組合わせて混合する ととによって、該化合物を有効成分として含有する抗菌 剤組成物に調合できる。式(Ia)または(Ib)で表わさ れる本発明化合物またはその酸付加塩を有効成分として 含有する抗菌剤組成物は、主として静注等の注射剤、カ 20 シンの製造法として、第2の本発明によると、次の一般 プセル剤、錠剤、散剤等の経口剤または軟膏もしくは直※

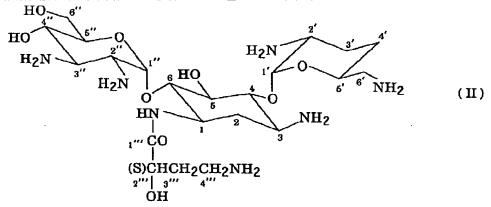
※ 腸投与剤、油脂性座薬、水溶性座薬等の種々の剤形で使 用される。これらの各種製剤は慣用の賦形剤、増量剤、

16

10 結合剤、湿潤化剤、崩壤剤、表面活性剤、滑沢剤、分散 剤、緩衝剤、保存剤、溶解補助剤、防腐剤、矯味矯臭 剤、無痛化剤等を用いて常法により調製できる。

【0028】第1の本発明による一般式(I)の5-置 換-2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンは、特 願平4-341314号明細書に記載される新規化合物の2″-アミノー2"-デオキシアルベカシンを出発化合物とし て用いて製造できる。

【0029】第1の本発明による式(Ia)の2"-アミ ノー5、2″ージデオキシー5-エピフルオロアルベカ 式(II)

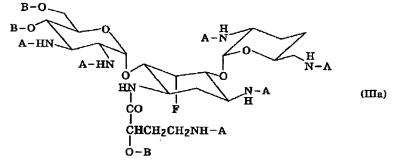


の2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンから2" -アミノ-2"-デオキシアルベカシンの6個の全ての アミノ基を加水分解で容易に脱離できるアミノ保護基で あるアルコキシカルボニル基で保護すること及び4″.

6 " および2''' 位のヒドロキシル基を選択的にア ルカノイル基でアシル化して保護することにより、一般 式(IIa)

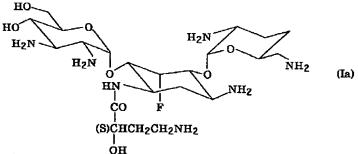
〔式中、Aは加水分解により脱離できるアミノ保護基と してアルコキシカルボニル基であり、Bが加水分解によ り脱離できるヒドロキシル保護基として低級アルカノイ ル基である〕で表わされる4″, 6″, 2′′′ -ト リーローアシルー3, 2′, 6′, 2″, 3″,

* 4''' -ヘキサキス(N-アルコキシカルボニル) -2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンを生成 し、次に一般式 (IIa)の化合物にフッ素化剤を反応させ るととにより5位にアキシアルのフッ素原子を導入して 次の一般式(IIIa)



〔式中、Aは前記に同じアミノ保護基であり、Bは前記 に同じヒドロキシル保護基である〕で表わされる5-エ 30 加水分解によりヒドロキシル保護基の脱離を行う各工程 ピフルオロ誘導体を生成し、一般式 (IIIa) の化合物か※

※ ら酸加水分解によりアミノ保護基の脱離およびアルカリ より成る、次式(Ia)



の2"-アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピフル オロアルベカシンの製造法が提供される。

【0030】第2の本発明の方法において式(II)の出 発化合物のアミノ基に導入されるアミノ保護基としては 酸加水分解により容易に脱離できる既知のt-ブトキシ カルボニル基などのアルコキシカルボニル基、さらにp -メトキシベンジルオキシカルボニル基などのアラルキ ルオキシカルボニル基などが使用される。アミノ保護基 の導入は慣用のアミノ基保護技術により行い得る。ま

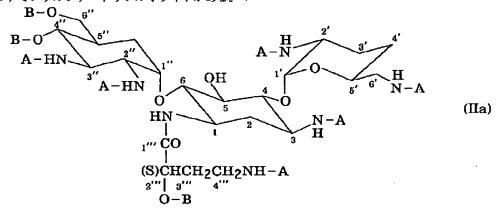
た、ヒドロキシル保護用のアシル基としては、アルカリ 加水分解により容易に脱離できる炭素数2~5個のアル カノイル基が使用される。例えば一般式(IIa)〔式中、 Aは前記に同じアミノ保護基で、Bは水素原子の場合) で表わされる3,2′,6′,2″,3″,4′′′ -ヘキサキス(N-アルコキシカルボニル)-2"-ア ミノ-2"-デオキシアルベカシンとアシル化剤として 無水酢酸とをピリジン中で反応させると、4″, 6″, 50 2′′′ -位の3個のヒドロキシル基に収率良く選択

的にアシル基が導入されて、5位のヒドロキシル基が遊 離の一般式 (IIa) 〔式中、Aはアミノ保護基で、Bはヒ ドロキシル保護基の場合〕で表わされる4″、6″、 2''' -トリーローアシルー3, 2', 6', 2". 3". 4''' - ヘキサキス(N-アルコキシ カルボニル) - 2" - アミノ- 2" - デオキシアルベカ シンが生成される。

【0031】この化合物の5位ヒドロキシル基をフルオ ロ基と置き換えるためのフッ素化剤としては公知のもの ドなどのジアルキルサルファートリフルオライド、ジエ チルアミノサルファートリフルオライド (DAST) などの ジアルキルアミノサルファートリフルオライドがある。* * このフッ素化反応はピリジンの存在下にジクロロメタン 中で室温で行い得る。

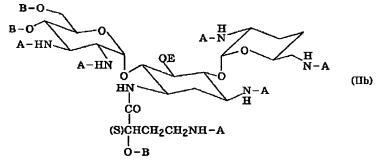
【0032】とのフッ素化反応で一般式(IIIa)の化合 物で生成され、この化合物から慣用のアミノ保護基脱離 法で酸加水分解によりアミノ保護基(A)を脱離し、次 に慣用のヒドロキシル保護基脱離法でアルカリ加水分解 によりヒドロキシル保護基(B)を脱離すると、目的の 式(Ia)の本発明化合物が生成される。

【0033】 さらに、第1の本発明による式 (Ib) の が使用され、例えばジメチルサルファートリフルオライ 10 2"-アミノー5,2"-ジデオキシー5-エピアミノ アルベカシンの製造法として、第3の本発明によると、 一般式(IIa)



〔式中、Aがアミノ保護基であるアルコキシカルボニル 基であり、Bがヒドロキシル保護基である低級アルカノ イル基である〕で表わされる4″、6″、2′′′ -トリー〇ーアシルー3, 2′, 6′, 2″, 3″,

※ 4′′′ -ヘキサキス (N-アルコキシカルボニル) -2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシンの5位の ヒドロキシル基をアルキルスルホニル化して次の一般式 %30 (IIb)



〔式中、AおよびBは前記の意味をもち、Eはアルキル スルホニル基である〕で表わされる5-0-アルキルス ルホニル誘導体を生成し、次に一般式 (IIb)の化合物の

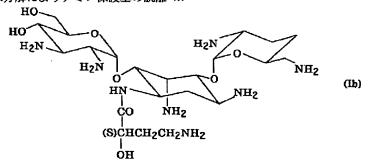
5位のアルキルスルホニルオキシ基にアジド化剤を反応 させることにより、5位にアキシアルのアジド基を導入 して、一般式(IIIb)

〔式中、AおよびBは前記と同じ意味をもつ〕で表わされる5-エピアジド誘導体を生成し、続いて一般式(II*

* Ib) の化合物を水素添加して次の一般式(IIIc)

(式中、AおよびBは前記と同じ意味をもつ)で表わされる5-エピアミノ誘導体を生成し、次に一般式(III c)の化合物から酸加水分解によりアミノ保護基の脱離 ※

※およびアルカリ加水分解によりヒドロキシル保護基の脱離を行う各工程より成る、次式(Ib)



02" -アミノ-5, 2" -ジデオキシ-5 -エピアミノアルベカシンの製造法が提供される。

【0034】第3の本発明の方法において、一般式(II a)の出発化合物でのアミノ保護基としては酸加水分解により容易に脱離できる既知のtーブトキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基などのアラルキルオキシカルボニル基などが使用される。また、ヒドロキシル保護用のアシル基としては、アルカリ加水分解により容易に脱離できる炭素数2~5個のアルカノイル基が使用される。これら保護基は、第2の本発明方法で用いる一般式(IIa)の化合物におけるアミノ保護基(A)およびヒドロキシル保護基(B)と同じであることができる。【0035】第3の本発明の方法では、一般式(IIa)の

化合物を用い、まず5位のヒドロキシル基を公知のメタ

 (Ib) の本発明化合物が生成される。

【0037】次に実施例を挙げて本発明を説明するが、 これらによって本発明が限定されるものではない。

【0038】実施例1 2″-アミノ-5, 2″-ジデ オキシ-5-エピフルオロアルベカシン(化合物Ia)の

(1) 4", 6", 2''' -トリー〇-アセチルー 3, 2', 6', 2", 3", 4''' - ヘキサキス (N-t-プトキシカルボニル)-2"-アミノ-2" - デオキシアルベカシンの製造

特願平4-341314号明細書記載の2"-アミノ-2"-デ オキシアルベカシン400mg を水4m1、メタノール6m1、 ジオキサン1mlの混液に溶解し、その溶液へトリエチル アミン0.1ml とジーtーブチルジカルボネート1.2ml を 加え35°Cで26時間攪拌した。反応液を減圧濃縮乾固した のち、残渣をピリジン12mlに溶解し、氷冷下に無水酢酸 2.4ml を加え、室温で3時間攪拌した。生成された表題 化合物を含む反応液に水0.5ml を加え、減圧濃縮乾固し たのち、残渣をクロロホルム60m1に溶解し、5%炭酸水 素ナトリウム水溶液12mlで3回、10%食塩12mlで1回洗 浄した。

【0039】クロロホルム層を無水硫酸ナトリウムで脱 水し、減圧下に濃縮したのち、シリカゲルのカラムクロ マトグラフィー(初めクロロホルム、続いてクロロホル ムーメタノール、40:1で展開)で精製して、4″, 6"、2''' ートリーローアセチルー3、2'、 6', 2", 3", 4''' -ヘキサキス (N-t-プトキシカルボニル)-2"-アミノ-2"-デオキシ アルベカシン840mg を得た。FD-MS m/z 1277(M)、 (α) , '° +41° (c 1.3, CHCl₁).

ーアセチルー3, 2′, 6′, 2″, 3″, 4′′′ -ヘキサキス- (N-t-ブトキシカルボニル) -2" -アミノ-5.2"-ジデオキシ-5-エピフルオロア ルベカシンの製造

前項(1)で得られた化合物160mg をジクロロメタン3 mlに溶解した溶液を、氷冷下にジエチルアミノサルファ ートリフルオライド(0.078m1) のジクロロメタン(2.4m 1) - ピリジン(0.16ml)溶液に加え、得られた混合物 を続いて室温で2時間攪拌した。生成された表題化合物 を含む反応液にクロロホルム4mlを加え、飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液2mlで2回、5%硫酸水素ナトリウム 2mlで1回、水2mlで1回洗浄した。

【0041】有機溶媒層を無水硫酸ナトリウムで脱水し 減圧濃縮したのち、シリカゲルのカラムクロマトグラフ ィー(初めクロロホルム、続いてクロロホルムーアセト ン、4:1で展開)で精製し、表題化合物119mg を得 た。FD-MS m/z 1280 (M+H) $^{+}$ 、〔 α 〕。 2 ° $^{+}$ 29° (c 1. 2, CHC1,).

24

シー5-エピフルオロアルベカシン(化合物Ia)の製造 前項(2)で得られた化合物120mg をメタノール1.8ml に溶解し、1Nナトリウムメチラート0.068m7 を加え て、その混合物を室温で1時間攪拌した。反応液をダウ エックス50W樹脂(H⁺型)で中和して減圧濃縮した。 氷冷下、残渣に90%トリフルオロ酢酸1mlを加え1.5 時 間撹拌した。

【0043】脱保護生成物として生成された表題化合物 を含む反応液を減圧濃縮し、更に水1mlを加えて乾固し 10 た。残渣を水3 mlに溶かし、クロロホルム0.6ml で3回 洗浄した。水層を減圧濃縮したのち、アンパーライトCG -50 樹脂 (NH, *型, 10ml) のカラムに吸着させ、水洗 (20m1) 後に0.2M-0.8M アンモニア水によるグラジエン ト溶出を行なって精製し、2″ーアミノー5,2″ージ デオキシ-5-エピフルオロアルベカシン(化合物Ia) 27mgを得た。

【0044】<u>実施例2</u> 2″-アミノ-5, 2″-ジデ オキシ-5-エピアミノアルベカシン(化合物Ib)の合

(1) 4", 6", 2''' -トリー〇-アセチルー 3, 2', 6', 2", 3", 4''' - ヘキサキス (N-t-プトキシカルボニル) -2"-アミノ-5,2"ージデオキシー5-エピアジドアルベカシンの製造 実施例1の(1)項で得られた4″,6″,2′′′ -トリ-O-アセチル-3, 2', 6', 2", 3", 4''' -ヘキサキス (N-t-ブトキシカルボニ ル) -2"-アミノ-2"-デオキシアルベカシン235m q をジクロロメタン10mlに溶かし、ジメチルアミノピリ ジン674mg を加え、氷冷下に塩化メタンスルホニル0.21 30 4ml を加えて室温で16時間攪拌した。反応後にクロロホ ルム15mlを加え、5%硫酸水素カリウム水溶液5mlで3 回、10%食塩水で1回洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸 ナトリウムで脱水したのち、減圧濃縮した。

【0045】残渣をジメチルホルムアミド4.8ml に溶か し、その溶液にアジ化ナトリウム127mg を加え、120 ℃ で3時間加熱攪拌した。生成された表題化合物を含む反 応液を減圧濃縮し、残渣をクロロホルム25m1に溶かし、 10%食塩水5mlで3回洗浄した。クロロホルム層を無水 硫酸ナトリウムで脱水し、減圧濃縮したのち、シリカゲ ルのカラムクロマトグラフィー(初めクロロホルム、続 いてクロロホルム-メタノール20:1で展開)で精製 し、表題化合物233mg を得た。FD-MS m/z 1303(M+H) $^{+}$ (α), $^{10}+33$ (c 1.1,CHCl,).

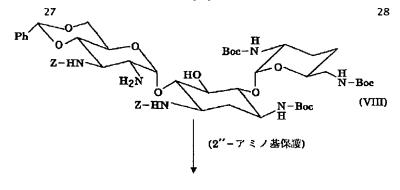
[0046] (2) 4", 6", 2''' - + リー〇 ーアセチルー3, 2′, 6′, 2″, 3″, 4′′′ -ヘキサキス- (N-t-ブトキシカルボニル) -2" -アミノ-5、2"-ジデオキシ-5-エピアミノアル ベカシンの製造

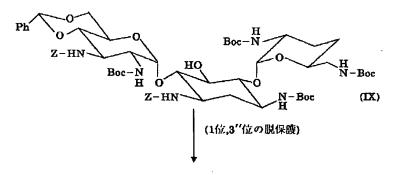
前項(1)で得られた化合物140mg をメタノール6m7に 【0042】(3)2"-アミノ-5,2"-ジデオキ 50 溶かし、ラネーニッケルの存在下、常圧で3時間水素添 加した。触媒を除去して減圧濃縮し、シリカゲルのカラムクロマトグラフィー(初めクロロホルムーアセトン4:1で、続いてクロロホルムーメタノール20:1で展開)で精製し表題化合物89mgを得た。FD-MS m/z 1277 (M+H)*、〔α〕。²°+43°(c 1.1, CHCl₃)。【0047】(3)2″ーアミノー5,2″ージデオキシー5ーエピアミノアルベカシン(化合物Ib)の製造前項(2)で得られた化合物87mgをメタノール1.8m]に溶かし、実施例1(3)項と同様の方法でナトリウムメチラートおよびトリフルオロ酢酸で処理して脱保護し、アンバーライトCG-50 樹脂(NH,*型、10ml)のカラムで精製し、2″ーアミノー5,2″ージデオキシー5ーエピアミノアルベカシン(化合物Ib)28mgを得た。

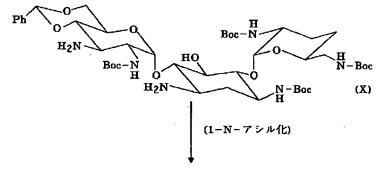
*【0048】なお、本発明の方法で原料化合物として用いる2"ーアミノー2"ーデオキシアルベカシンは新規物質であるから、これの合成法を以下に説明する。
【0049】先ず、3,2',6'-N-トリス(tーブトキシカルボニル)ジベカシン(化合物IV)から出発して式(II)の2"ーアミノー2"ーデオキシアルベカシンを合成する工程の好適な実施法を簡略に表示する合成工程チャートAを次に示す。合成工程チャートAでは、Bocはtーブトキシカルボニル基を、Zはベンジル10 オキシカルボニル基を、Phはフェニル基を、RMZはpーメトキシベンジルオキシカルボニル基を表わす。
【0050】

合成工程チャートA HO. Boc-N HO H₂N HO (IV) H₂N (保護工程) HO HO Z-HN HO (V) Z-HN (保護工程) H Boc-N Z-HN HO ю Z-HN (VI) (2"-OH基の酸化) Boc-N Z-HN Z-HN (VII)

[0051]







[0052]

【0053】この合成工程チャートAで出発原料として用いられる式(IV)の3,2′,6′ーNートリス(tーブトキシカルボニル)ジベカシン〔以下では、3,2′,6′ーNートリス(BOC)ジベカシンと略記する〕は特公昭63-1319号公報又は米国特許第4,297,485号明細書記載の方法によってジベカシンを酢酸亜鉛の存在下にtーブトキシカルボニル・クロライドでアシル化することによって合成されるジベカシンのアミノ基の部分保護誘導体である。

【0054】合成工程チャートAに示したように、3,2′,6′-N-トリス(BOC) ジベカシン(IV)の1位 および3″位の2個のアミノ基をBOC と異なる脱離法で 脱離できる別のアミノ保護基、例えばアラルキルオキシカルボニル基の一種のベンジルオキシカルボニル基を常法によって保護すると、式(V)の化合物、すなわち1、3″-N-ビス(ベンジルオキシカルボニル)-3、2′,6′-N-トリス(t-ブトキシカルボニル)ジベカシンを生成する。続いて、この化合物(V)の4″位と6″の2個の04基を、ベンジリデン基で同時に保護すると、式(VI)の化合物、すなわち4″,6″-O-ベンジリデン-1、3″-N-ビス(ベンジルオキシカルボニル)-3、2′,6′-N-トリス(t-ブトキシカルボニル)ジベカシンが生成される。

【0055】 この化合物 (VI) の2 "位のOH基をアミノ 基に変換する。この2 ″位OI基をアミノ基に変換するの 30 は、例えば通常のフィッツナーモファト酸化 (B. P. Mu ndyand M. G. Ellerd, [Name Reactions and Reagents in Organic Synthesis] , John Wiley & Sons, New Yor k, 162頁(1988)〕によって式(VII) の2″ーケト誘導 体、すなわち4″, 6″-0-ベンジリデン-1, 3″ -N-ピス (ベンジルオキシカルボニル) -3, 2', 6'-N-トリス(t-ブトキシカルボニル)-2"-デオキシ-2"-オキソジベカシンを生成し、続いてこ の化合物(VII) を既知の還元的アミノ化反応 (例えば、 R. F. Borch et al., []. Am. Chem. Soc. J 93, 289 7, (1971)] により2″-NH。基に変換する。この還元 的アミノ化反応は化合物(VII)を酢酸アンモニウムの存 在下に水素化物、例えばシアノ水素化ホウ素ナトリウム で還元して行われる。

【0056】 Cれにより、式 (VIII) の2 ** - アミノ誘導体、すなわち2 ** - アミノ-4 **, 6 ** - O - ベンジリデン-1, 3 ** - N - ビス (ベンジルオキシカルボニル) - 3, 2 **, 6 ** - N - トリス (t - ブトキシカルボニル) - 2 ** - デオキシジベカシンが生成される。【0057】 続いて、式 (VIII) の化合物の2 ** - アミン基をアミノ保護基としての800で保護すると、式 (I

2, DMF).

X) の化合物、すなわち2 " - アミノ-4", 6" - O - ベンジリデン-1, 3" - N - ビス (ベンジルオキシカルボニル) - 3, 2', 6', 2" - N - テトラキス(t - ブトキシカルボニル) - 2" - デオキシジベカシンを得る。この化合物(IX)の1位および3"位のベンジルオキシカルボニル基を加水素分解して除去して式(X)の化合物、すなわち2" - アミノ-4", 6" - O - ベンジリデン-3, 2', 6', 2" - N - テトラキス(t - ブトキシカルボニル) - 2" - デオキシジベカシンを生成する。

【0058】 この化合物(X)の1位アミノ基を優先的に、特公昭 52-33629号または米国特許第4,001,208 号明細書に示される既知の1-N-アシル化方法によって、p-メトキシベンジルオキシカルボニル基でアミノ保護された(S)-4-アミノー2-ヒドロキシ酪酸でアシル化する。続いて、得られた式(IIa-1)の1-N-アシル化生成物をトリフルオロ酢酸などで処理してアミノ保護基とヒドロキシ保護基を一挙に除去する。得られた生成物を弱陽イオン交換樹脂によるカラム・クロマトグラフィーで精製すると、式(II)の2"-アミノー2"-デオキシアルベカシンが得られる。

【0059】合成工程チャートAの各反応工程を後記の 参考例1について説明する。

【0060】<u>参考例1</u> 2″-アミノ-2″-デオキシアルベカシン〔化合物Ⅱ〕の合成

(1) 4". 6"-O-ベンジリデン-1、3"-N-ビス(ベンジルオキシカルボニル)-3,2',6'-N-トリス(t-ブトキシカルボニル)ジベカシン(化 合物VI):特公昭63-1319号公報または米国特許第4,29 7,485 号明細書記載の3, 2′, 6′-N-トリス(t -ブトキシカルボニル)ジベカシン(化合物IV)9.02g (12.0ミリモル)をN, N-ジメチルホルムアミド(D MF) 50mlに溶かし、ピリジン10ml、N-(ベンジルオ キシカルボニル)コハク酸イミド6.28gを加え、室温に 4時間放置して反応させた(1,3"-アミノ基のベン ジルオキシカルボニル化)。反応液を減圧濃縮し、水を 加えて生じた沈殿を、水、エーテルで洗浄して、1, 2', 6"-N-トリス(t-ブトキシカルボニル)ジ ベカシン9.90g (化合物V)を得た。FD-MS m/z 1020 (M+H)⁺ 。

【0061】 この1、3″-N-ビス(ベンジルオキシカルボニル)体4.98gをDMFに溶かし、ベンツアルデヒドジメチルアセタール3 ml、無水p-トルエンスルホン酸200mgを加え、20mmlk域圧下40°Cで1時間加熱攪拌して反応させた(4″、6″-O-ベンジリデン化)。反応液にクロロホルム300 mlを加えて抽出し、飽和重曹水、10%食塩水各50mlで洗浄し、濃縮乾固した。これを熱テトラヒドロフラン(THF)-酢酸エチルで再沈殴して表題化合物3.88gを得た。〔 α 〕。 20 +50°(c 1.

 $[0062](2)2"-r \in J-4", 6"-O-K$ ンジリデン-1、3″-N-ピス(ベンジルオキシカル ボニル) -3, 2', 6', 2"-N-テトラキス(t -ブトキシカルボニル)-2"-デオキシジベカシン (化合物IX):前項(1)で得られた化合物2.95gを無 水ジメチルスルホキシド (DMSO) 13m7に溶かし、ピリジ ニウムトリフルオロアセテート250mg を加えた溶液に、 ジシクロヘキシルカルボジイミド1.68g をベンゼン19ml に溶かした溶液を加え、室温で一晩攪拌して酸化反応を 行った。反応液にシュウ酸2水和物 685mgを 2.5mlのジ オキサンに溶かして滴下し、室温で30分攪拌した。生じ た沈殿を瀘去し、瀘液にクロロホルム 180mlを加えて抽 出し、飽和重曹水 (100ml)、10%食塩水(200ml) で洗浄 後濃縮乾固して2"-ケト体〔詳しくは、4", 6"-O-ベンジリデン-1.3"-N-ピス(ベンジルオキ シカルボニル) - 3, 2′, 6′-N-トリス(t-ブ トキシカルボニル) -2" -デオキシ-2" -オキソジ ベカシン〕(化合物VII)3.35g を得た。

32

【0063】これを無水メタノール 100m7に溶かし、酢 酸アンモニウム 3.7g、続いてシアノ水素化ホウ素ナト リウム 673mgを加え、室温で一晩攪拌して還元的アミノ 化反応を行った。反応液にクロロホルム 300mlを加えて 抽出し、水、飽和重曹水、10%食塩水各 100m7で洗浄 し、濃縮した後、シリカゲル・カラム(ワコーゲルC-30 0 、和光純薬工業製、直径40mm、髙さ70cm)で精製し、 初めにクロロホルム-メタノール(40:1)、続いて (20:1)で溶出し、2"-アミノ体〔詳しくは、2" -アミノー4", 6"-O-ベンジリデンー1, 3"-N-UZ(V)6′-N-トリス(t-ブトキシカルボニル)-2″-デオキシジベカシン〕(化合物VIII)(シリカゲル・薄 層クロマトでクロロホルム-メタノール20:1で展開し てRf 0.16 を示す)を含む分画を集め、濃縮乾燥した(7 75mq) 。

【0064】 CれをTHF-メタノール混液(1:1)26ml に溶かし、トリエチルアミン 0.1ml、ジー t ーブチルジカルボネート 0.3mlを加え、室温で一晩放置した(2″ーアミノ基の t ーブトキシカルボニル化反応)。反応液 を濃縮乾固し、シリカゲル・カラム(直径22mm、高さ18 cm、クロロホルムメタノール20:1で展開)で精製し、表題化合物 752mgを得た。FD-MS m/z 1207 (M+H)、、 (α)。 ²⁰+33° (c 1,CHCl,)。。

【0065】(3)2"-アミノ-4",6"-O-ベンジリデン-3,2',6',2"-N-テトラキス(t-ブトキシカルボニル)-2"-デオキシジベカシン(化合物X):前項(2)で得られた化合物 730mgを88%ギ酸-メタノール混液(1:19)40mlに溶かし、アルゴン気流中10%パラジウム-炭素1.45gを加え、加水素50分解して(2時間)1位及び3"位のアミノ基からベン

ジルオキシカルボニル基を除去した。反応液を濾過し濃 縮乾固して表題化合物491 mgを得た。

【0066】(4)2"-アミノ-2"-デオキシアル ベカシン(化合物II):前項(3)で得られた化合物2 46mgをTHF 6mlに溶かし、得られた溶液にトリエチ ルアミン35μ1を加え、更にその溶液に対して、THF (1.4m1) 中(S) - 4 - (p-メトキシベンジルオキシ カルボニルアミノ) -2-ヒドロキシ酪酸81mgにN-ヒ ドロキシコハク酸イミド33mg、ジシクロヘキシルカルボ ジイミド61mqを加えることにより調製した活性エステル 10 の溶液を加えた。その反応混合物を5-20℃で一晩反応 した。少量の不溶物を瀘去した後、瀘液を濃縮乾固し た。残渣をクロロホルム6mlに溶解し、飽和重曹水、10 %食塩水各2mlで洗浄した後、濃縮乾固(269mg) し、シ リカゲル・カラム (直径22mm、高さ36cm、初めクロロホ ルム、続いてクロロホルム-メタノール20:1で展開) で精製し縮合生成物として1-N-[(S)-4-(p -メトキシベンジルオキシカルボニルアミノ)-2-ヒ ドロキシブチリル] -2" -アミノ-4", 6" -O-ベンジリデン-3,2',6',2"-N-テトラキス 20 抗菌活性を有するので、細菌感染症の化学療法剤として (t-ブトキシカルボニル)-2"-デオキシジベカシ*

*ン(化合物Ⅱa-1)139mg を得た。

【0067】これを90%トリフルオロ酢酸 2.8mlに溶か し、室温に1時間放置してベンジリデン基の除去とt‐ ブトキシカルボニル基の除去とp-メトキシベンジルオ キシカルボニル基の除去とを行った(脱保護)後、反応 液を濃縮乾固しエーテル (9ml) で洗浄した。残渣を少 量の水に溶かしアンバーライトCG-50(NH, *型、25m 1、米国ローム・アンド・ハース社)のカラムに通過吸 着させ、水洗 (40ml) 後、0.1-1.5Mのアンモニア水でグ ラジェント溶出して精製し、式(Ⅱ)の化合物である 2″-アミノ-2″-デオキシアルベカシン38mgを融点 155-160 ℃(分解)の無色粉末として得た。

34

[0068]

【発明の効果】本発明で得られた新規化合物である2" -アミノ-5,2"-ジデオキシ-5-エピフルオロア ルベカシン(化合物Ia) および2"-アミノ-5,2" -ジデオキシ-5-エピアミノアルベカシン(化合物I b) およびそれぞれの酸付加塩は、メチシリン耐性黄色 ふどう球菌(MRSA)のみならずグラム陽・陰性菌に広く 有用である。

フロントページの続き

(72)発明者 五味 修一

東京都大田区上池台3丁目17番17号 ア

イピーハイツ202

田村 淳 (72)発明者

神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目40

番30号 緑風荘404

池田 洋子 (72)発明者

東京都世田谷区野毛2丁目17番2号 バ

ークサイド野毛106

(72)発明者 池田 大四郎

東京都渋谷区代々木5丁目29番8号

代々木コーポラス107

(72)発明者 竹内 富雄

> 東京都品川区東五反田5丁目1番11号 ニユーフジマンシヨン701

特開 昭63-39891 (JP, A) (56)参考文献

> J. Antibiot., Vol. 46, No. 3 (March 1993) p.

531 - 534

(58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)

C07H 15/234 A61K 31/7036 CA (STN) CAOLD (STN)

REGISTRY (STN)